

■ **APIT R & D SA**, à Sion, développement de technologies et d'équipement basés sur la technique des plasmas atmosphériques, société anonyme (FOSC no 215 du 07.11.2003, p. 16, publ. 1250546). Personne et signature radiée: Büschi, Bernard, de Kriechenwil, à Genève, administrateur, avec signature collective à deux. Inscription ou modification de personne: Piollé, Alain, de Sion, à Le Châble VS (Bagnes), administrateur, avec signature collective à deux.

Journal no 1709 du 03.12.2003
(02020830 / CH-660.0.860.995-3)